世界知的所有権機関 際 事 務 局

特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 H01F 1/37

A1

(11) 国際公開番号

WO97/04469

(43) 国際公開日

1997年2月6日(06.02.97)

(21) 国際出願番号

PCT/JP96/02040

(22) 国際出願日

1996年7月22日(22.07.96)

(30) 優先権データ

特願平7/183911

1995年7月20日(20.07.95)

JP

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) 株式会社 トーキン(TOKIN CORPORATION)[JP/JP]

〒982 宮城県仙台市太白区郡山六丁目7番1号 Miyagi, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

告田栄告(YOSHIDA, Shigeyoshi)[JP/JP]

佐藤光晴(SATO, Mitsuharu)[JP/JP]

菅原英州(SUGAWARA, Eishu)[JP/JP]

〒982 宮城県仙台市太白区郡山六丁目7番1号

株式会社 トーキン内 Miyagi, (JP)

島田 寛(SHIMADA, Yutaka)[JP/JP]

〒981 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘七丁目37番10号 Miyagi,

(JP)

(74) 代理人

弁理士 後藤洋介, 外(GOTO, Yosuke et al.)

〒105 東京都港区西新橋1丁目4番10号

第三森ビル Tokyo, (JP)

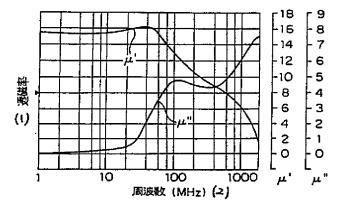
(81) 指定国 CN, KR, SG, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類

国際調査報告書

(54) Title: COMPOSITE MAGNETIC MATERIAL AND PRODUCT FOR ELIMINATING ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE

複合磁性材料とそれを用いた電磁波干渉抑制体 (54)発明の名称



(1) ... permeability

(2) ... frequency

(57) Abstract

A composite magnetic material used for a product that effectively eliminates electromagnetic interference in radio-frequency electronic appliances, particularly mobile communication equipment. The composite magnetic material is a nonconductor comprising soft magnetic powder and an organic binder, and it can be in magnetic resonance in at least two directions with at least two different magnetic fields (Hk) having different magnitudes.

るを育する。

ストン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・ を デーニキン・ター サー かん サー エー・マン・マン・エー・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・	Udectkandelmatagesna Resessetteteduduv	スストース・アイン・アイン・アイン・アイン・アイン・アイン・アイン・アイン・アイン・アイン	RSTUVORCH LURANATUON	4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4	ISTRABERRUELSTPECPR2 IEFFCCCCCHITTTTTKKKK	サンツャン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン
インラーボ カナイル マンシーマ 第一で マンゲース	σ_2	#\?\!\\ \!\\!	rz rk rk rc rc	マトリ ケンマーク デストン マントンド	E E E	T=*** IA T=*** MA TU-** IA TU-1 X-* IA TU-1 X-* IA

明 細 書

複合磁性材料とそれを用いた電磁波干渉抑制体

技術分野

本発明は、有機結合剤中に軟磁性体粉末を混練・分散させた複合磁性体に関し、 詳しくは、高周波電子回路/装置において問題となる電磁干渉の抑制に有効であ る複素透磁率特性の優れた複合磁性体と、その製造方法に関する。

本発明は、さらに、例えば、上記複合磁性体を用いたプリント配線基板、及び電子装置に用い得るような、電磁干渉抑制体及び電子部品に関する。

背景技術

近年普及の著しいデジタル電子機器として、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリメモリ(ROM)、マイクロプロセッサ(MPU)、中央演算処理装置(CPU)又は画像プロセッサ算術論理演算装置(IPALU)等の論理回路及び論理素子等がある。これらの論理回路及び論理素子は、能動素子である多数の半導体素子で構成されたLSI及びICから構成され、プリント配線基板上に実装されている。これらの論理回路及び論理素子において、演算速度の高速化、信号処理速度の高速化が図られている。このような論理回路等において高速に変化する信号は電圧、電流の急激な変化を伴うために、能動素子は誘導性ノイズを発生し高周波ノイズ発生の原因ともなっている。この高周波ノイズは、クロストークノイズやインピーダンスの不整合によるノイズと相乗的に作用する。また、高周波ノイズは、能動素子の発生した誘導性ノイズによることが多い。この誘導性ノイズによって配線基板の素子実装面と同一面及び反対面には高周波磁界が誘導される。

また、電子機器や電子装置の軽量化、薄型化、及び小型化も急速に進んでいる。 それに伴い、プリント配線基板への電子部品実装密度も飛躍的に高くなってきている。前述の誘導された高周波磁界によって、過密に実装された電子部品類や信 号線等のプリント配線、あるいは、モジュール間配線等が互いに極めて接近する を問記したような問題点を生じる。 また、上記シールディングのうちで、専体シールドは空間とのインピーダンス 不整合に起因する電磁液の反射を利用する電磁障害対策であるために、速磁効果

ある。 また、電子装置に使用される一般的なプリント配線基板は、低周液の場合には 基板内部から発生する電磁誘導等の信号線間の電磁結合が比較的小さく問題とな ないが、動作周波数が高周波になるにつれて信号線間の電磁結合が密となるた

を要するという欠点を育した。 では、上記っていり実装まないでは、使用するフィルタが高価であること、フィルタが高価であること、フィルタはよるを実実を使いている。 工要元のめれるフ立み貼る置差子置うのるい用を等をれいて、Jこら外を推議と 工要元のめれるフ立み貼る置差子置うのるい用を等をれいて、Jこら外を推議と

トへ当草緒フいよコ器数千電、来がフし校コ害的磁電力れちは放、コミュのコ ストへ当草緒) 路回るなら題間、今らこるも誘発をやハトてコ路回るも主発を大 計多ヤントモハーシ、今らこるけを患ら小路回るけ受を響後を「路回るも主発を ふいフれら深い場ーが策が一般に対してトモンウモヤ、今らこう

いのでいた。本年からは最高の単に企業の主に企べ、 例の企業の理学場は一般に一般に一般ではないの。

様常に悪影響を及ぼすことがある。このような、電磁液による電子機器の誤動作 が開発に表現して式が発生すると、外部接続端子を経て外部に放射され、他の が確認にある。このような、電磁液による電子機器の誤動作

基験項 、めさるパブパる図を小販高の関恵野処号計 、コミュの返前 、Oなコュニ 干るよコストし様対 〉なで O かおるを大齢が合語間線るよコ合語磁電 フいはコ疎

WO 97/04469 PCT/JP96/02040

は得られても不要輻射源からの反射による電磁結合が助長され、その結果二次的 な電磁障害を引き起こす場合が少なからず生じている。

この二次的な電磁障害対策として、磁性体の磁気損失を利用した不要輻射の抑制が有効である。即ち、前記シールド体と不要輻射源の間に磁気損失の大きい磁性体を配設する事で不要輻射を抑制することが出来る。ここで、磁性体の厚さ d は、 $\mu''>\mu'$ なる関係を満足する周波数帯域にて μ'' に反比例するので、前記した電子機器の小型化及び軽量化要求に迎合する薄い電磁干渉抑制体、即ち、シールド体と磁性体からなる複合体を得るためには、虚数部透磁率 μ'' の大きな磁性体が必要となる。また、前記した不要輻射は、多くの場合その成分が広い周波数範囲にわたっており、電磁障害に係る周波数成分の特定も困難な場合が少なくない。従って、前記電磁干渉抑制体についてもより広い周波数の不要輻射に対応できるものが望まれている。

本発明の一目的は、高周波電子装置、特に、移動通信装置の内部で電磁干渉抑制に効果のある電磁波干渉抑制体に用いる複合磁性材料を提供することにある。

本発明のもう一つの目的は、厳しい耐振動及び耐衝撃要求と、複雑な形状に適応できる複合磁性材料を提供することにある。

本発明のさらに一つの目的は、前記複合磁性材料を提供することにある。

本発明のさらにもう一つの目的は、前記電磁波干渉抑制体を提供することにある。

本発明の他の一つの目的は、小型、軽量で、前記複合磁性材料を有することによって、効率良く電磁干渉を抑制できる電子装置を提供することにある。

本発明のさらに他の目的は、電磁シールドプリント配線基板のシールド効果を低減させずに、電磁波の透過に対して十分なシールド効果を備えたプリント配線 基板であって、電磁波の反射に対して、少なくとも反射による電磁結合を助長させることのないプリント配線基板を提供することにある。

発明の開示

本発明の一つの態様によれば、軟磁性体粉末と有機結合剤とから実質的になる 電気的に非良導性であり、少なくとも2つの異方性磁界(Hk)によってもたら

。されら野水林

。るれる野は出て武蟬の村型猫合動るする。

小ら号が体材型磁合感るでも厳寄るちこるで育るちき大るお異コい互お(kH) 界磁型で異話師 、プc &う| 体材型磁合 敷る を育 C 2 & 3 / な心を訓共 浸磁される

°ဇ္ဇ

お異コハ互お界遊当大異写前 ノネ欝字訓共灵跡のとくよろ〉な心さその訓共灵跡 の凌鼓るも既出ぶ転残数周数ロケトマるご主アによぶ(HH)界盤掛式異の亡 24~〉な心又 、却本﨑��愁干廼事品頭 、0なコ60貿実さんろ降合諸教育と末條 本掛磁棟、J 育多型事具非ご的浸事、対体体型磁台酸品値、ファ & するに明地都干 級書るなる本体材は登録に表現は、実践では、 実践によれば、実質に被合数性は対象を表現である。

敷わるくこる腎含本型磁合動るを育つくるくりな心を削失戻嫌るれちられます。 よコ(メトト)界遊型大異のちき大るお異コい互 、フゃあず型夢魚非コ硝浸雷 、0 よコムこるで活动し合風多く喉合辞熱育ち末岱本出跡凍るで育予型式異灵跡のち 考大るな異コい互の酥241~な少、われもコ耕穂のc― 6 もごるちの押祭本 。るれる野や朴ぽ��悉干滋雷るもろ常舒をろこるバフえ勘をちき大る

基線Gイベリてるもろ資料をよこるも育をちき大るな異コバJ互お(JI H)界数型 プレスコ(J H)界磁型式異のCともよりな少しも可能見まり的戻事をなコ **改資実さなら除合語数育と末俗本些数域 、お資料材型発色酸品値 、ていまご疎基** 材料層とを有し、 前記複合磁性材料層は絶縁性を育するものであるプリント配線 **出郄合函されらも場に面面の本符支型事學窓、5本符支型事事、ご更、J 百多本** 本発明の他の態様によれば、ナリント配線基材の片面もしくは、 両面に配線率

。される野な置裘子雷るする衛科をうこるす育をさき大 るな異コい直制(爿H)界郄型式異話師 , J 斉にくきょうな心を測共浸斑る水を されるファよコ (AH) 界跡型衣異のぐらもらりな少 , Cもで型夢身非コ的浸露 るない内質実らなら液合誘数する末砂本型遊域、お園は村型遊合或品値、J する 圏は林型磁合酸される気形に関心を素値能に順、対更お置装予電に順、ブルお お置装干電るも业発を大トし草磊根効却干蒸値33556、J自含3千案値33カホち 海帯にあれば、プリント配稿と効基線はイベルで、 だけよご執道の限の明発本

図面の簡単な説明

- 第1図は従来のプリント配線基板の一部断面図:
- 第2図は従来の電子装置の一例を示す部分断面図;
- 第3図は従来の電子装置のもう一つの例を示す部分平面図;
- 第4図は従来の電子装置の他の例を示す部分断面図:
- 第5図は本発明による電磁干渉抑制体の特性評価に用いる評価系の概略図;
- 第6図は本発明による評価試料1の複合磁性材料のμ-f特性曲線を示すグラフ;
- 第7図は本発明による評価試料2の複合磁性材料のμ-f特性曲線を示すグラフ;
 - 第8図は従来の比較試料の複合磁性材料の μ-f 特性曲線を示すグラフ;
- 第9図は本発明による評価試料3の複合磁性材料のμ-f特性曲線を示すグラフ;
 - 第10図は本発明を適用した第1例によるプリント配線基板を示す部分断面図:
 - 第11図は本発明を適用した第2例によるプリント配線基板を示す部分断面図;
 - 第12図は本発明を適用した第3例によるプリント配線基板を示す部分断面図;
 - 第13図は本発明を適用した第4例による電子装置の部分断面図:
 - 第14図は本発明を適用した第5例による電子装置の部分平面図;
 - 第15図は第13図及び第14図の複合磁性材料層の部分断面図;
 - 第16図は本発明を適用した第6例による電子装置の部分断面図;及び
 - 第17図は第16図の複合磁性材料層の部分断面図である。

発明を実施するための最良の形態

まず、本発明をより良く理解するために、まず、従来例に係るプリント配線基板について第1図を参照して説明する。

第1図を参照して、プリント配線基板21は、両面に形成された回路導体23、 25を備えている。回路導体は、印刷またはエッチング等により形成されている。 スルーホール29が上面と下面との接続のため設けられている。

次に、従来例に係る電子装置の例について、第2図乃至第4図を参照して説明

である。 即ち、第1に単一原料種を特定の条件下で加工することにより得られる粉体特

數末格でよる未依る~近317以、ブノム母手る腎含割共浸類の竣剪314以れこ 諸厄よくこるも用序31的函節を欠か口で延興・報俗の末谷おい復置型の青幹本合

田574、本発明による電磁干渉抑制体と複合磁性体とその製造力法について、第 日574、配線基板21に実装されている。

45、及び47によって接続されている。 第4回を参照して、電子装置は、誘導性ノイズを放射する能動素子である電子 かるも実装した配線基板21と、この配線基板21全体を包んで収納する収 動格としてのサース51とを含むものである。サース51は、樹脂性の外殻部5 3とこの外殻部53の内側に導電塗料を塗布することによって形成された導電層 電調機がつかの表別である。サース51は、樹脂性の外殻部5 3とこの外殻部53の内側に導電塗料を塗布することによって形成された準電層 電離減ている。ここで、サース51中には、電子部品49の他に、機構部 流構数、ごかった51中には、電子部品49の他に、機構部

第2図を参照して、電子装置31は、配線基施21の一面上に133条実 青き47による。21214、151本体35と、コンタケトピン端子37と考 はでいる。21214、1514、配線基施21の表面上に形成された導体 と1515。212012は、2012は、2012は、2012によるないでした。2121年を 121312によるなな場合では、第2回とは212012は、2012は、2013によるなないで 第3図を参照して、第2回ところで説明したものと同様に、電線基板11によるないでから でもの置装下面、ご様に121313のところの図3度、2110年を 16はこ。2い7れち装実なれ1か30ところの図3度、2110年の 16は、2012は、2012によるなながよれた。2110年によるないでの例は、1110年によるなながよれた。2110年によるなないである。2110年を 1111年によるなながよれた。211年によるなないである。211年によるなないである。211年によるなないでは、211年によるないでは、211年によるなないでは、211年によるなないでは、211年によるないでは、211年にようないでは、211年によるないでは、211年によるないでは、211年によるないでは、211年によるないでは、211年によるないでは、211年によるないでは、211年によるないでは、211年によるないでは、211年によるないでは、211年によるないでは、211年によるないでは、211年によるないでは、211年によるないでは、211年によるないでは、211年によるないでは、211年による

MO 31/04469 — 9 — LCT/JP96/02040

°2.4

性の分化を利用する方法がある。第2に粉体の粉砕・展延加工に用いる粉砕メディアをスチール球の様な軟磁性メディアとすることで、メディアの磨耗により軟磁性の磨耗粉が混入するいわゆる汚染現象を積極的に利用する方法がある。また、第3には、単一種粉末の複合体中での存在形態の違いを利用する方法がある。例えば、粒子群間において、磁気的相互作用や配向挙動が異なるために異方性磁界が分散する。一つの粒子群は、同一マトリクス中に一次粒子として存在する。もう一つの粒子群は、凝集してその内部のぬれが不十分でその為に粒子間が極めて接近或いは接触しているものである。

更には、試料の形状が薄膜状、シート状であれば実効的異方性磁界は試料形状による反磁界との代数和となるので、原料磁性粉末の配向制御も積極的に利用できる。

本発明に於いて利用する複数の異方性磁界を得る手段としては、これらのいずれの方法を用いても良い。所望の磁気損失帯域が得られるように複数の異方性磁界を与えることが重要である。特に、その内最も低周波数側に出現する磁気共鳴を与える異方性磁界については、虚数部透磁率(磁気損失)の分散が実数部透磁率の減少に伴って生じる事を踏まえて、所望する電磁干渉抑制周波数帯域の下限よりも低い周波数領域に磁気共鳴を与える値に設定する必要がある。

ここで、本発明に於いて用いることの出来る軟磁性粉末としては、高周波透磁率の大きな鉄アルミ珪素合金(センダスト)、鉄ニッケル合金(パーマロイ)或いはアモルファス合金等の金属軟磁性材料を粉砕、延伸~引裂加工或いはアトマイズ造粒等により粉末化したものを代表として挙げることが出来るが、本発明の必要要素である複合磁性体の非良導性を軟磁性粉の高充填状態においても確保出来る様少なくともその表面が酸化され、それによって個々の粒子が電気的に隔離されることが望ましい。

また、本発明の軟磁性粉末にはスピネル型フェライト、プレーナ型フェライト 等の酸化物軟磁性体の粉末を用いることも出来、前記金属軟磁性粉末との混合使 用も可能である。

さらに、本発明の副材料として用いる有機結合剤としては、ポリエステル系樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポ

キホエ、お合重共のされるおい海沿掛型壁戸焼の等ムビ系くエジセケーンソキス 、カビ系いエジセケー小で1二、部隊S8A、部隊系スーロハサ、部隊いそくやじ

等間は、フェノール樹脂、アミド系樹脂、及びイミド系樹脂等の熱硬化性樹脂等

ははいずれい場合を表する場合を表している。 。6 米出がよこる 5 年 本 多

ዜዌነ ን ホセ界塞ふ去さいしま刊引擎基ふち長容の野工や資型の降合語るい用 ノンなお風

ホ展が果成時時逝于滋事され多りより事るバフ。亘り遠帯力で且〉き大が動の A、Oもで配头駐浸跡な要込ご外辺の数効雷、対 "4率効数部検型、ケニニ。6 来出たくこる得を当特情分"ルな刺帯力果結のそ、たち畳重が"ル率遊遊路機動 るれ展习刺酌竣拡問るな異財ファ料ゴ創共浸跡の竣剪落、羔のう。るも展出体創 共浸跡の羧動は数階数数間るな異財/44に許い行う (4H) 界磁力式異の数 頭のちき大るな異コバロ、幻本時時都干粉雷ひよさ村型粉合剪の即発本、六ま

よい合雄不太くそー当くトのと間空、ノなうりかおいな心がおおの単奇茂数問る よコ夫財派電船ならよるパるそコ本々小>への当夢身、ひなコムこるも五寺でऔ状 六水ち鵝刷ゴ的浸雪水子球の4断よフい払ゴ合製い高水率単充の末份、ゴムさる いている外強が面表のそととない、13米(とはない用い用に対す、12米には13米にはいるいのが、12米に出いらいのがないのは、13米(は、13米(にはいきには、13米(には、13*(には °Ç

るもでは原のラム村世遊合或るれらい用い本時唯老干遊事るよい明発本、でま 。るも即ぶい的本具に更ていている制御本子遊事の即発本、T以 。る米出水事るも難発多果成陽

当式異し疏多更処殊代、多式し更処類希財がし

・対は

はない人なる人は

ないる

がは

はない

の

はない

にはない

には 显素類−素室の%65円代素類で中製容数育系素水小気コらち ノバデき工価格 ~申函フゴイ沖条な々熱い用るい こくりひ及々 トミイス ノし意用 多末係金合業封 ミルで幾の竣動るお異話経済は平される響がひよぶ去ストマイで水 ころめごお 。るも明語ブバムコ個一の去式影響の末倍型遊域

ブバダコ面表の末俗体活、水を隔離ゴ郵即が合語0~i8でダ0~1A、果辞さ

J 社会面表多末はされる得ずここ。六卦多样結末的の凌頭るな異の(HH) 界跡

酸化皮膜の存在が認められた。

なお、延伸〜粉砕加工処理された鉄アルミ珪素合金粉末を減圧乾燥し、これを酸素分圧20%の窒素ー酸素混合ガス雰囲気中で気相徐酸した試料についてもその表面にA1-O及びSi-O結合が検出され、本発明に用いることの出来る少なくともその表面が酸化された軟磁性粉末が液相或いは気相徐酸法にて製造できることが確認された。

(試料1)

以下の表1の配合からなる軟磁性体ペーストを調合し、これをドクターブレー ド法により製膜し、熱プレスを施した後に85℃にて24時間キュアリングを行 い評価用試料1を得た。

なお、得られた試料1を振動型磁力計並びに走査型電子顕微鏡を用いて解析したところ、磁化容易軸及び粒子配向方向は試料膜面内方向であった。

表 1

成 分	配合比
扁平状軟磁性体微粉末(Fe-Al-Si合金)微粉末A	60重量部
異方性磁界(H k):300e	
扁平状軟磁性体微粉末(Fe-Al-Si合金)微粉末B	35重量部
異方性磁界(H k):1350 e	
ポリウレタン樹脂	8重量部
硬化剤 (イソシアネート化合物)	2重量部
溶剤 (シクロヘキサノンとトルエンとの混合物)	40重量部
合 計	145重量部

尚、電磁干渉抑制体の特性を検証するにあたり、この試料の $\mu-f$ 特性及び電磁干渉抑制効果を調べた。

ここで、 $\mu-f$ 特性の測定には、トロイダル形状に加工された複合磁性体試料を用いた。これを1 ターンコイルを形成するテストフィクスチャに挿入し、イン

比較試料を得た。 はお、得られた比較試料を振動型磁力計並びに走査型電子顕微鏡を用いて解析

(比較試料) (比較試料)

場重重 g ♭ I	指 合
路量重0⊅	(砂合原のろくエハイろく(サキハロイン)降剤
游量重 2	(砂合パイーネマジント) 廃乳頭
路量重8	温酔べをひむし 乳
	異方性磁界(H k): 1 7 0 0 e
雅量重 3 9	8末徐微(金合iS−IA−9円)末徐微村 型数域 次平扁
	異力性磁界(H k): 3 5 O e
浩量重08	○京会務(金台i S − I A − 9 F → F → F → F → F → F → F → F → F → F
出合品	会 類

2 表

。六。もで向衣内面類将結制向衣向插干述心及軸是容小数、るころ六

新価用試料2を得た。 部ではは、得られた試料2を振動型磁力計並びに走査型電子顕微鏡を用いて解析し

(記録2) (記録2) との配合からなる軟磁性体ペーストを調合し、記約1と同様な方法にて

。オリ用動多67(器宝鵬更監界獅雷)サトそ七て

したところ、磁気的にはほぼ等方性であった。

表 3

成分	配合比
扁平状軟磁性体微粉末(Fe-Al-Si合金)微粉末E	30重量部
異方性磁界(H k):200e	
ポリウレタン樹脂	8重量部
硬化剤 (イソシアネート化合物)	2重量部
溶剤(シクロヘキサノンとトルエンとの混合物)	40重量部
合 計	80重量部

上記試料1、試料2、及び比較試料のμ-f特性を第6図~図8に示す。

第6図及び第7図は、各々本発明の試料1及び試料2の μ - f 特性であり、いずれの試料についても高周波領域において μ の値が大きく且つ広帯域に亘っていることが判る。

これに対して、第8図に比較例として示した従来の比較試料では、 $\mu-f$ 特性は複合磁性体にみられる一般的な傾向を示しており、 μ ″の分布は広くない。

即ち、これらの結果より本発明の試料1、試料2の複合磁性体は、高周波領域 に於いて広帯域な磁気損失特性を有していることが判る。

次に、各試料の粉末充填率、表面抵抗、 μ "分布及び電磁干渉抑制効果を表 4に示す。ここで、表面抵抗はASTM-D-257法による測定値であり、電磁干渉抑制効果の値は、銅板を基準 (0 d B) としたときの信号減衰量である。

下記表4より以下に述べる効果が明白である。

即ち、本発明の試料 1、試料 2 及び比較試料ともに表面抵抗の値が $10^7 \sim 1$ 0^8 Ω となっており、少なくとも表面が酸化された磁性粉末を用いる事によって、複合磁性体を非良導性とする事が出来、導体やバルクの金属磁性体等にてみられるようなインピーダンス不整合による電磁波の表面反射を抑制出来る。

更に、本発明の試料1及び試料2では、粉末の充填率が比較試料に比べて低い

。るきず辨野がもこるあず校育了も動ご時時逝千<u>郷</u>事が果校悪並

の赤代 "4るよぶ脚発本、0おてし示多果校開啦逃干遊電な投身をらけんべるご

Ð

柔

A 5 d B	8 P G L	8 048	1 2 CH2	信号被表量
4. 0dB	6. 5dB	7. OdB	zhw 008	有异处可包
1.7英	いな対	ነ ጎፓ፤	赤代''4	
Ω ⁷ 01× μ	Ω ⁷ 01×6	Ω ⁷ 01×7		
% G G	% E E	%8E	率其充末份	
比較記料	2 採温	1 株温		

ことが可能となる。 るも範疇多動の(メH) 界磁型式異、米出やよこる方変多み劇の(層が難非=) 圏本出級ファよコ車るも岡陽をも見の(圏出級非=) 圏小競面表本機 、おふ例 。るきで舒麻は果胶の水ぶ水以蓮品品頭 、おていてぶ果胶のよこ

なお、本発明において用いられる軟磁性体の少なくともその表面を触化させる

用多競遊題子軍型査まるを採結される哥、尚。も示习図9第、多果辞の多。さん *よるを当時1-475法は120mmを1425に対して14年を45km 大により成成し、熱プレスを施した後に85°Cにて24時間キュアリンがを行い、 ドーンマーセイド Mrs 、J合鵬ネイスー2が一型が凍るなるな合体合語の B表 T以 (5 (株)

表 5

成 分	配合比
偏平状軟磁性体(Fe-Al-Si合金)微粉末F	90重量部
平均粒径 : 径45μm×0.5μmP	
磁歪の大きさ : 十0. 93	
焼鈍処理 : 650℃×2hr	
偏平状軟磁性体(Fe-Al-Si合金)微粉末B	10重量部
平均粒径 : 径20μm×0.3μm	
磁歪の大きさ :+0.72	
焼鈍処理 : 6501C×2hr	
ポリウレタン樹脂	8重量
硬化剤(イソシアネート化合物)	2重量部
溶剤(シクロヘキサノンとトルエンの混合物	40重量部

以上、説明したように、本発明の複合磁性体およびそれを用いた電磁干渉抑制体は、互いに異なる大きさの複数の異方性磁界(Hk)を有し、それに伴い相異なる周波数領域に複数の磁気共鳴が出現するので、広帯域なμ"分散特性が得られる。この虚数部透磁率μ"は、電磁波の吸収に必要な磁気損失項であり、μ"の値が大きく且つ広帯域に亘っている事により優れた電磁干渉抑制効果が現れる。即ち、移動体通信機器をはじめとする高周波電子機器類内部での電磁波の干渉抑制に有効な薄厚の電磁干渉抑制体を提供することが出来る。

さらに、本発明の複合磁性体およびそれを用いた電磁干渉抑制体は、その構成 要素から判るように容易に可撓性を付与することが可能であり、複雑な形状への 対応や厳しい耐振動、衝撃要求への対応が可能である。

次に、本発明による複合磁性材料を用いた電磁波干渉抑制体の適用例について 説明する。

(プリント配線基板への適用例)

、568下村技女出事準、別限8歳の薄基線婦インリア、ブリ照念多図21第 第3例

まるな異式いる関係として、第1例及び第2例と同様の互いに異なる異

。るいてれち育合コめ式るも気張を入りゃり17068箇本畜務各

よば、露電体部等のでは多さは、18度合計器は、18を含む。 有機結合剤 81に、 赭。ひ合子18附合詩数許るも効形子スペッリイケの子、お677箇本型斑球型 暴跳、ゴ更。ひ合字語末储朴掛磁滩の状性おさまへび奴状平副るなら本末はの事 今のこ。そいファなる武暦六水を五介が4477日初が遊校世縁路に間の488日 本事務57 本計支出事尊、北郊基線頭イベリてる沿川内2票、ファ筑。るいて J育>査職るな異おる図01葉、おるホチ。をハブリ育を368割本書稿の校─ 東に、プリント配線基板21bは、絶縁性軟磁性体層77bの両面に設けられた 。るいてし育さらは下層本世級性が総性が経性である。 こ、5674計支出電車、お内の第2両は、準電性支持体75と、こ

阿公寓

。るいフホゟ斉合コめ六るで坂豕ぶススペッリイダの677劑朴

掛磁液製路、払底合語数育、ホま。るバアリ育多界級型式異るな異コバ互、J育 公司基験項インリケ 、オま 。るいてし育る G 7 却特支型燃炸型電車 6 を育る型遊 焼おく」も本計支出電車、約6123番基線31くU下の例1第、き頃。さいブリ 青る出舞るな異ねるのその来が本自パチ、お1s I 2 弥基線語インリアの例1第

しず多627爻、62、82等ペーペパ間回ぶ新同ろ改基線頭イベリアの来がホ ント配線基板に適用した例を示している。このプリント配線基板は、図1に示し リア多本時中地干が数雷さい用き将付出数合数の形発本、ブリ別参多図01第 MI第

方性磁界を有するとともに、互いに異なる異方性磁界を有する2種の粉末からなる偏平状及び/または針状粒形の軟磁性体粉末部75を有している。絶縁軟磁性体層77cは、誘電体粉末85、及び有機結合剤81とを含む。

前述した第1~第3例において、導電性支持体もしくは導電性軟磁性支持体6 5としては、例えば、導電体板、編目状導電体板、もしくは導電性繊維の織物で 良い。また、導電性軟磁性支持体65としては軟磁性金属板、編目状軟磁性金属 板、もしくは軟磁性金属繊維の織物で良い。また、導電性軟磁性板65は、銅薄 板、ステンレス薄板、アルミニウム薄板等の金属板、及びそれらに微細な穴開け 加工を施したいわゆるパンチングメタル、或は薄板に微細な切れ目を施した後に、 延伸加工を施したいわゆるエキスパンドメタル、或は細線状の導体を編目状に加 工した金網等を使用できる。

同様の形態にて材質のみが軟磁性を有するパーマロイ或は鉄ー珪素鋼等に代えれば、特に比較的低い周波数での電磁波干渉抑制効果の高まりが期待できるので、 用途に応じて選択するのが望ましい。

また、銀、銅、パーマロイ、珪素鋼の金属微粉末もしくは導電性カーボンブラック、導電性酸化チタン等を有機結合剤71とともに混練、分散し、これをシート化したもの、或は直接シート化せずにポリイミド基材等の絶縁基材の片面もしくは両面にドクタープレード法、グラビアコート法或はリバースコート法等の手段により成膜したものを導電性支持体75(もしくは導電性軟磁性支持体)として使用できる。また、ポリイミド基材等の絶縁基材の片面もしくは両面に蒸着法やメッキ法等により導電性のもしくは導電性難磁性体膜を形成したものも導電性支持体75として使用できる。

更に、誘電体層83、もしくは絶縁軟磁性体層77cの形成に用いることのできる誘電体粉末85としては、高周波領域での誘電率が大きく、かつ誘電率の周波数特性が比較的平坦なものが好ましい。一例として、チタン酸バリウム系セラミック、チタン酸ジルコン酸系セラミック、鉛ベロブスカイト系セラミック等を挙げることができる。

本発明のもう一つの構成要素である絶縁性軟磁性体層 7 7 a 、 7 7 b 、 7 7 c の形成に用いることのできる互いに異なる大きさの異方性磁界を有する 2 種の粉

。るきで心依は~状状な辮髮 、ひむで銷炉ならこるを尋ける對ぐら 。7.1」ま室はよこるも凡麼丁し園寺を当静助のそや当特戻事 、0.8 がお基業機制協力合の等業機が ミミて、跳鞴ハデスエリがおけま、は基スミサの **響ーバトャロツーホセ ノーパーグスさな ノイャアスさな ノスロイスそな ノサ材基** また、ブリント配線基板の補強基材としては、リンター紙、クラフト紙等の紙 あげることができる。 李沙樹脂、フェノール樹脂、アミド系樹脂、イミド系樹脂等の熱硬化性樹脂等を ホエ、本合重共のされそおいるも割協型壁戸焼の等ムと深くエジをてーくしそ 、 インボンエジセアーハリイニ 、部勘系スーロハサ 、調樹ンセンカリホ 、調樹小 1~しては、ポリエステル系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリビニルブチラー 。るきがんくこるも用動ものよれれち示でも悪ひもは 、2寒 、コハイホfiののよさ ホゟ示了【表、お丁」ろ97末俗朴型効準の状性お六まへび奴状平副るなる 本末

雷のらん路回、今署場の拡強国のらん部代さんし、(ひなく銀戸がらこるせれるを 果校邓吸の弦遊雷と果校落恋の弦遊雷、ひよご即発本、ごさよさし即篇、土以

共らるです予園の村型磁性型機能に面面の本書支型電車、お郊基線面インじての 映発本、オま。るいフパらり場が4本際国コ上水基線国インリアの効構されるも 弱な圏の科型磁性世縁略に面面の科特支型電車、お取基線通インリアの即発本 磁液の発生を抑制し得る極めて信頼性の高いプリント配線基板が得られる。

ての 海井 から い 語 か 層 本 声 活 い 画 け ら と な 少 の 層 の 本 対 強 対 強 対 録 対 な め ご 、 ご

吸引的率校が代別根語要不、31半次31大学の率遊蚤素或〉で基づ割共長遊ブゴ連 蔚或周高、J.更出、社士、主义、、コムコるよう、状をおくしな状平晶、な状況は末倍 本と有機結合的からなる絶縁性軟磁性体の層により抑制される。また、軟磁性体 俗朴世磁域、お合語磁雷な的水二ので根語要不るよい様因るも主発で内面球基線 頭一同の順感ストし、ナキ。るれち時中がも地干が遊事、き働や果校強悪の等同ろ 源ストし、ブいはコ本特支型電影のこるバブノカ汎多効基線協インリア、さ四 リント配線基板上に配線導体が設けられている。

収、抑制される。この絶縁性軟磁性体の層は、本来、導電性物質である軟磁性金属を用いて微細粉末化し、絶縁性の有機結合剤と混練・分散することにより絶縁層とすることができる。また、誘電体粉末の絶縁性軟磁性体層への混合により空間とのインピーダンス整合が図られるため、絶縁性軟磁性体の層表面での不要輻射の反射が起こり難くなる。

(電子装置への適用例)

次に、本発明の電磁波抑制体を電子装置に適用した例を第13図〜第15図を 参照して説明する。

(第4例)

第13図を参照して、第4例に係る電子装置87は、次の点で図2に示した従来の電子装置31とは異なっている。配線基板21の表面とLSI本体35の下面との間の配線基板25上には、絶縁性軟磁性体層89が印刷されている。第13図に示されたこの第4例では、絶縁性軟磁性体層89はLSI本体35の真下に位置している。絶縁性軟磁性体層89の面積はLSI35の面積と同一である。

上述のように、絶縁性軟磁性体層89を設けると、絶縁性軟磁性体層89は、 LSI35が発生する高周波電磁界による磁束を集束する。その結果、LSI4 3と配線基板1との誘導結合が微弱となって、配線基板25に生じるノイズを効 率的に抑制することができる。

(第5例)

第14図を参照して、第5例による電子装置は、第3図の従来例とほぼ同様な 構成を有するが、この電子装置81は、従来例のものと次の点で異なっている。

配線導体43及び45間と配線導体45及び47間とにおいて、配線基板21 上には絶縁性軟磁性体層89が夫々印刷されている。図2及び3に関連して説明 したように、絶縁性軟磁性体層89は、各配線導体43、45、47から発生す る高周波電磁界による磁束を集束する。その結果、配線導体43、45、47間 のクロストークが抑制される。

ここで、第15図を参照して、上記絶縁性軟磁性体層89について説明する。

|投助又状平副々夫 ,コよろろるなら心末俗の断られふ副ぶ界翅当古異るな異コい 豆、約状状の68倍未併朴曲数様、アンこ。るいフバを婚代コーeが67未併却 誘数斉ろ67沼末伐村出跡碑 、お68曽村部跡性世縁略 、おらよも示ぶ図81第

掛深さきて、部掛ハーしょて、訓謝シキホエ、本合重共のされこお又、部樹型壁 **で焼の等ムと茶くエジをてーくくもス、Aと茶くエジをてー小じイニ、部勘来ス** ーロハチ、部掛くをつけじま、部掛ハーモキアハニコリホ、部勘系ハニコ小型リ 未俗される示いを表心及、2چ、1 医語上、ブリシセト末俗本出郷域、ブンコ 。るるで状性の女状半副なるさず状

。るも即語コ単簡多剛歆関の劉瑳子事オノ巫土 ノブニこ 。るれるい用や帯部樹型小亜焼の等部樹系7 ミトひ及 、部

避界滋事の不効基線頃、ブ熱状のこ。 いせら計値を路回、ダオノ業実を品帯の宝 雨、ブバはゴ水基線頭よし放派を圏本地磁性性機能でしばました。 こっとうにして絶縁性が磁性性関を形成した配線基をにおいて、 蘇頭か68層本計跡が出場路のmm 8 .0がみ型、果諾のこ。されるが頭・製鋼 、フバらに印ベイスーや村が数様を示っ 【表話上おコ土郊基縣品、ブバはコ代帝 **斌基の間本導線뎗されるเ吃頭コデ平コい直ひ双代浩斌基るれさ装実が千素値鎖**

本のように、配縁基板上において不要輻射が問題となる箇所に絡縁性軟磁性体 &導導体間におけるクロストークも低減されることが判明した。

のう。オリSS部を果胶の時所悉于 公事、フリ宝師でサトミナてムミイイグスを現

うしんおるきずがくこるもち形変式状状で飛び、果辞のこ、きずがくこるせから なお、上述の適用例から容易にわかるように、絶縁性軟磁性体層に可とう性を 。るきがたらこるもぼ昨50的果族を数干渉事ファよコとこるも婚を層

基線面にもことを放送を関係を関係を表している。 。るきががくこるで心校ぶ刊見まてし校ぶ準衝〉な 板のパターン間に絶縁性軟磁性体層を形成することによって、不要輻射による電磁結合の増大は絶縁性軟磁性体層によって抑制される。この絶縁性軟磁性体層は、本来、導電性物質である軟磁性金属を微細粉末化して、表面を酸化された後有機結合剤中に分散させることによって、電気的に非良導性となっている。そして、軟磁性体粉末の形状を偏平状及び針状のうち少なくとも一つの形状とすることによって、形状磁気異方性が出現し、高周波領域において磁気共鳴に基づく複素透磁率が増大して、これによって、不要輻射成分を効率的に吸収抑制することができる。

以上説明したように、本発明ではノイズ源となる能動素子と配線基板との間に 絶縁性軟磁性体を設け、必要に応じて配線導体間にも絶縁性軟磁性体を設けるよ うにしたから、電磁誘導及び不要電磁波による相互干渉を効果的に抑制すること が可能であり、しかもフィルタ等が不要であるから小型軽量化を達成することが できるという効果がある。この結果、移動体通信機器をはじめとする高周波機器 内における電磁干渉を抑制できる。

(第6例)

第16図を参照して、この電子装置は、第4図に示す電子装置とは、ケースの 構造が異なる他は、同様の構成を有している。即ち、ケース91は、外殻部53 の内側に電磁干渉抑制体93が設けられている。この電子装置においては、電磁 干渉抑制体93には厚みが0.5mmのものを用いている。

この電子装置では、電磁干渉抑制体93が電子部品49により発生する高周波 電磁界による磁束を集東し、外部への放射ノイズや配線基板21上に近接して実 装された他の電子部品への誘導結合を微弱にして、不要電磁波である誘導性ノイ ズの発生を抑制する。この結果、電子装置では、配線基板21上の回路内部での 部品間の相互干渉、並びに電源・信号線間の電磁誘導が抑制されて誤動作等の電 磁障害が防止される。

第17図は、電磁干渉抑制体93の基本構成を部分断面図により示したものである。電磁干渉抑制体93は、導電性又は絶縁性の支持体95と、絶縁性軟磁性体層97とから成っている。更に、絶縁性軟磁性体層97は、有機結合剤81とこの有機結合剤中に分散された互いに異なる異方性磁界を有する2種の粉末から

きもの示図む 6 7 末供本型跡棟 ,かここ 。るいかっ知られ 6 7 溜末修型勘算るな

アミド系樹脂、イミド系樹脂等の熱硬化性樹脂等が挙げられる。 、訓徴ハーしエて、訓励シキホエ、助るれる刊学が等本合重共のるれそれい原訓 掛型並行機の等ムと深くエジタケーくリキス、ムと深くエジタケーハリイニ、訓 掛梁スーロハサ、割掛くをした(ホ、割掛ハーミキケハニコリホ、割樹米ハニコ 小畝いれ、訓樹系ハテスエリおおえ例、おてしら質材の18階合詩数育、ゴ更 。る者が効ちこるい用多 又、軟磁性体的末部79の材質としては、表1、表2、及2表を記事を表す。 °(1 J ま壁なくこるい用多のよされる蓄蒸の類本等はいる / なるれる市堂が科学電影 、今獎園金ブリム10スーイおぶ合場のこ 、>リま形たらごるい用ブリ班籔子に ーさらの張物森の織の海路を強く 編目状絶縁はない 海路性機能の織物をつうさん の世縁略、合果るもら世縁略を39本表支ブいよび89本時唯老干獅軍、大一 。いしま室がよこるい用るのきされる欲衷が愛属金非 の等間掛プしる I 6 スーヤおコ合製のこ、> しま形ならこるい用プし収置をでー さその郊跡部織出事等、郊本事等状目縣、郊本事をおえ例おご38本表文の 掛雷撃、合副るでく当雷撃を3 6 4時支ブバおい 6 9 4時時逝干逝事 ブゴや因 。るいて水を潜代引一は3中18底合計数すいる。

衰減函数~無くこるせち小大曽を根気の根離要不るご立りよコくこ式し人甫を朴

電磁十歩抑制体における支持体が、導電性や絶縁性のものとなっているので、導

を大きく確保することができる。又、電磁干渉抑制体は箔板のため、ノイズ抑制 に際しての部品を含めた装置全体としては従来よりも小型化・軽量化が具現でき、 低価で構成できるようになる。更に、電磁干渉抑制体は、その構成要素により容易に可撓性を付与することができるため、複雑な形状へ変形させることができる 上、厳しい震動条件下や衝撃条件下でも使用可能となり、適用性が極めて優れたものとなる。従って、この電子装置は、移動体通信機器に代表される過酷な環境条件で使用された場合にも、安定して電磁干渉を抑止できる極めて利用価値の高いものとなる。

産業上の利用可能性

以上、説明したように、本発明による複合磁性材料は、電磁波干渉抑制体に用いられ、電子部品におけるプリント配線基板、このプリント配線基板に能動素子を搭載した電子部品等のノイズ防止に最適である。

翢 砷 CO 家 鵟

- 浸数の拨数る卡思出式減酸羧数問るな異さい立、4/2/4/2 部記級出頭であって、 **掛瀬の掛撃見非い内浸事るない内質集らべる所合語教育さ末低本型数別**
- 式刺散機故間るな異式い互写前、ブいお式将材型磁台數の舞品 1 更永精 。は村田猫合敢るもら厳わるらこるも育る聊共
- k)によってもたらされることを特徴とする複合磁性材料。 H) 界磁型式異の機動るも育ふさき大るな異コバ互 、制御共浸磁の機動るも既出
- り、前記電磁干渉抑制体は、又少なくとも22の実力性磁界(H k) によって生 なご的質実るなら降合試數許与未併本世級域、J 許多世襲复非ご的浸置、却将体 **掛磁台動店前、ファもう朴時唯地干効雷るならなは特計数台動ご的資実** .ε
- する電磁干渉却制体。 **」と関わるとこるバフネ勘をちき大るな異コバノ互約界数型式異話前、ネ勘を創共局** 一般の ころよろ ンが 心さ その 脚共 戸跡 の 楼 動る も 展出 コ 刺 耐 横 数 周 或 ロ イ ト テ る じ
- い到き最の内の割共浸麹の羧酸語前,J 展出に刺脱疫致問るな異さい且てしふ仗 猫の残動はは村型猫合動品前、ブバよコ本間中地干斑雷の舞品を更本精 ·Þ
- 4個におり間波数領域にあることを特徴とする電磁干渉抑制体。 ひは、前記複合磁性材料層によって上いる電機干渉抑制関被数帯域の下限より
- るな異、お末後本世級技話前、プバおい本時時級十級書の演出を更来請
- . 9 。本時前表子数事るもう類割を
- よ〉な心会即共浸跡るパちらパよファよコ(NH) 界跡型式異のちき大るな異コ 7.1五、ファあず世夢真非い的浸事、0.4.5.1.5.5 で状成し合助を3.1所合語数計3 末倍本出数凍るも斉を出て異灵跡のちき大るな異コバ互の重くもろうな心、「 。本は中地・大学は、マンスは、大学の主義をは、大学の主義を表現していることが、大学の主義を表現していることが、大学の主義を表現しているには、大学の主義を表現している。
- 末俗本出級煉品商品前、アバおごお古の製造の本型級合成の塊に下野水精 ٠8 5.とつ有する複合磁性体を得ることを特徴とする複合磁性体の製造方法。

は、表面に酸化物層を備えていることを特徴とする複合磁性体の製造方法。

- 9. 請求項7記載の複合磁性体の製造方法において、前記軟磁性体粉末を、 前記有機結合剤と混合する前段階、又は混合過程中にて気相徐酸法又は液相徐酸 法を用いて酸素含有混合ガスによって表面酸化することを特徴とする複合磁性体 の製造方法。
- 10. プリント配線基材の片面もしくは、両面に配線導体を有し、更に、導電性支持体と、該導電性支持体の両面に設けられた複合磁性材料層とを有し、前記複合磁性材料層は絶縁性を有するものであるプリント配線基板において、前記複合磁性材料層は、軟磁性体粉末と有機結合剤とから実質的になる電気的に非良導性であり、少なくとも2つの異方性磁界(Hk)によってもたらされる磁気共鳴を少なくとも2つ有する複合磁性材料からなり、前記異方性磁界(Hk)は互いに異なる大きさを有することを特徴とするプリント配線基板。
- 11. 請求項10記載のプリント配線基板において、前記各層の内の少なくとも一つが、表面に誘電体層を備えていることを特徴とするプリント配線基板。
- 12. 請求項10記載のプリント配線基板において、前記各層の内の少なくとも一つが、誘電体粉末を含有することを特徴とするプリント配線基板。
- 13. 請求項10記載のプリント配線基板において、前記複合磁性材料は複数の磁気共鳴を備え、前記複数の磁気共鳴の内の夫々は、異なる大きさの異方性磁界に対応して互いに異なる周波数領域で出現し、前記複数の磁気共鳴の内の最も低いものは、前記複合磁性材料層によって生じる電磁干渉抑制周波数帯域の下限よりも低い周波数領域にあることを特徴とするプリント配線基板。
- 14. 請求項13記載のプリント配線基板において、前記軟磁性体粉末は、異なる大きさの磁気異方性を有する少なくとも2種の軟磁性体粉末の混合体であることを特徴とするプリント配線基板。
- 15. 請求項14記載のプリント配線基板において、前記軟磁性体粉末は、センダスト、鉄ーニッケル合金、スピネル型フェライト、プレーナ型フェライトの内の少なくとも一種であることを特徴とするプリント配線基板。
- 16. プリント配線基板と前記プリント配線基板に搭載された能動素子とを有し、前記能動素子は放射誘導ノイズを発生する電子装置において、前記電子装置

掛磁合動信前 、ノ育多層将材型磁合動式れる加張コ匹周の千素値組信前 、コ更約 あむ型準負非コ的浸雷るおコ的質実る体と陷合結構育と末储料型磁域 、制層特体 な心多調共浸掘るれちら式もフェよコ(AH) 界磁型式異のCS もとうな心 、O 多もこるを育きち考大るお異コい互制(AH) 界磁型式異信前 、J 育CS もとう

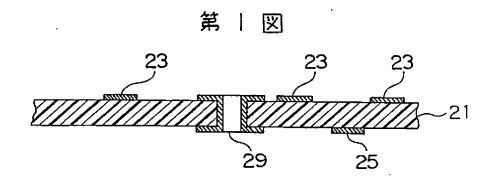
なとする電子装置。 19. 請求項18記載の電子装置において、前記軟磁性体粉末は、センダスト、 19. 請求項18記載の電子装置において、前記軟磁性体粉末は、センダスト、 20日のイトラエフェライト、およびプレーナ型フェライトの内の

少なくとも一種であることを特徴とする電子装置。20. 請求項16記載の電子装置において、前記配給基板は複数の導電性パタント配線基板と前記能動素子との間に形成されていることを特徴とする電子装置。21. 請求項16記載の電子装置において、前記複合磁性材料層は、前記を合成性材料層は、前記をおびていることを特別に形成をよびのよりに表別を表現に構造。

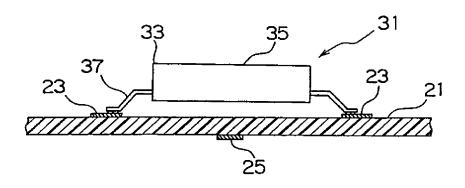
いることを特徴とする電子装置において、前記海令廃性材料層は、前記能動22. 請求項16記載の電子装置において、前記海令廃性材料層は、前記能動業子を前記とよりに覆うカバーの内側に形成されていることを特徴

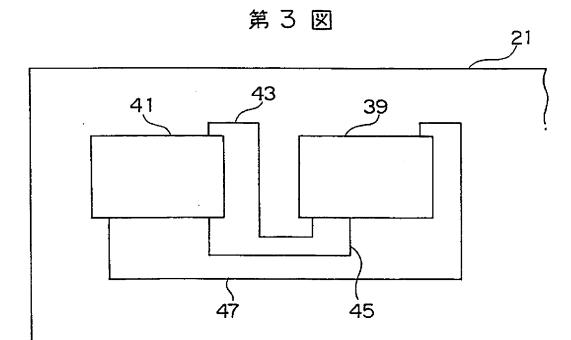
。
国装千雷るする

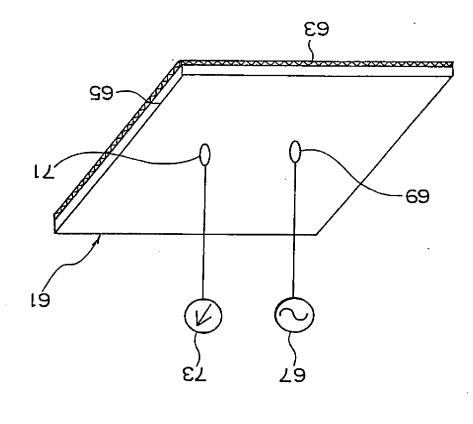
1/7



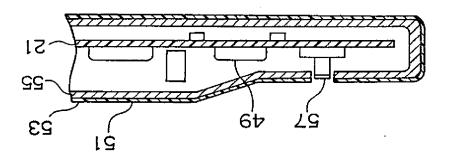
第2図





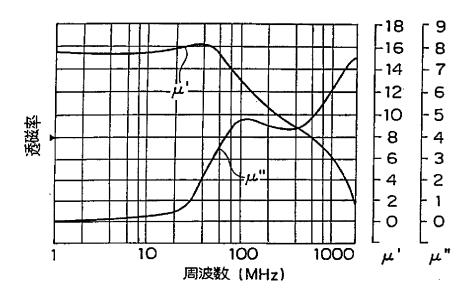


図の幕

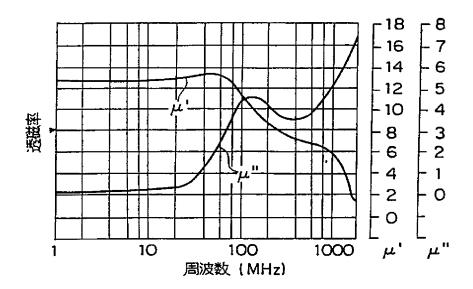


図~葉

第 6 図



第7図



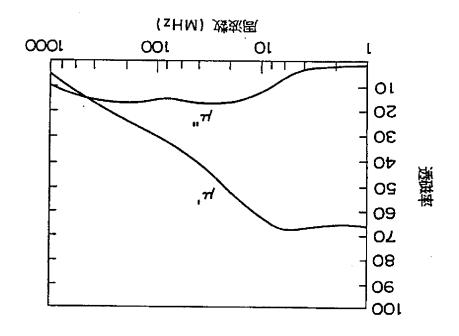
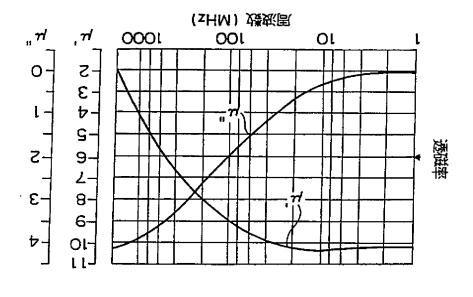


図 6 葉

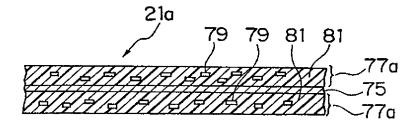


110

図 8 葉

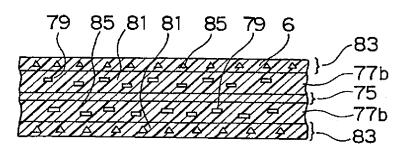
5/7

第10図

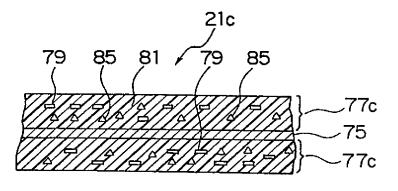


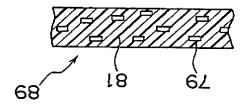
第二区

21ь

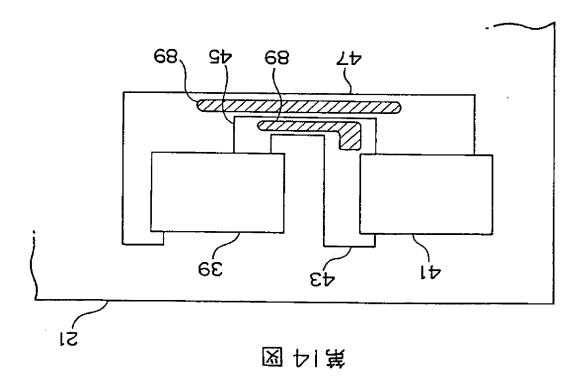


第12図





図引幕



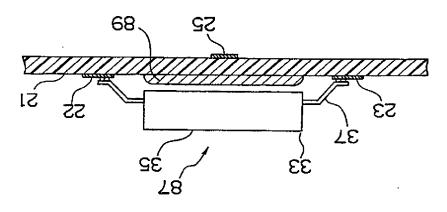
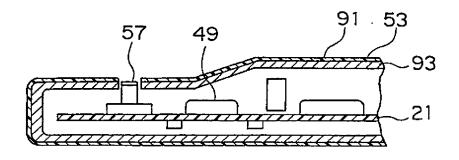


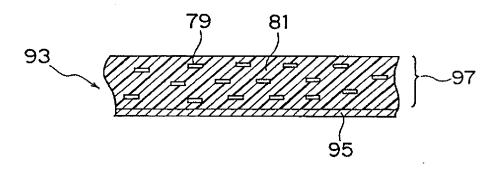
図51萬

1/9

第16図



第17図



International application No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Telephone No. Facsimile No. Japanese Patent Office Authorized officer Vame and mailing address of the ISAV October 29, 1996 (29, 10, 96) October 15, 1996 (15, 10, 96) Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search document published prior to the international filing date but later than "&" document member of the same patent family considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be sbecisi reason (as specified) document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "T" earlier document but published on or after the international filing date "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be document defining the general state of the arrwhich is not considered to be of particular relevance later document published after the international tiling date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention Special categories of cited documents: See patent family annex. Further documents are listed in the continuation of Box C. TP, 7-212079, A (Tokin Corp.), August 11, 1995 (11, 08, 95) 72 - T đ January 19, 1996 (19, 01, 96) TP, 8-18271, A (Tokin Corp.), đ September 9, 1994 (09, 09, 94) TP, 6-251928, A (Sony Corp.), 12 'T X 22-8 '9-E A 1 'Z 'I TP, 4-108666, A (Tokin Corp.), April 9, 1992 (09. 04. 92) Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) 966T - TL6T Kokai Jitsuyo Shinan Koho 966T - 9Z6T Jitsuyo Shinan Koho Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched IDF: CI6 HOIF1/12-1/375, HO5K1/02, HO1L23/14 Minimum documentation scarched (classification system followed by classification symbols) HELDS SEARCHED According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC Int. Cl6 HOLF1/37 CLASSIFICATION OF SURJECT MATTER. PCT/JP96/02040

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. cl ⁴ H 0 1 F 1/3 7				
	テった分野 長小限資料(国際特許分類(IPC))			
	87年日			
Int. cl 'H	95K1/02			
Int. cl H	0 1 L 2 3 / 1 4			
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの			
	新案公報 1926-1996			
日本国公開系	发用新案公報 1971-1996			
ार्थ क्षार अस्तर के कर कि प्	エートラブゴ カベ コ (ゴ カベ コのなな	御水に佐田した田部)		
国際調査で使用	肝した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用品)		
C. 関連する				
引用文献の			関連する	
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると		請求の範囲の番号	
	J P, 4 - 1 0 8 6 6 6, A (株式会社トーキン 9 2)	/),9,4 _H ,1992 (09,04,		
Y			1,2,7	
A	TD 0 051000 A () - #	0 0 0 1 1 0 0 4 / 0 0 0 0	3-6,8-22	
Y	JP,6−251928,A (ソニー株式会社) 94)	, 9, 9 Д, 1 9 9 4 (0 9, 0 9,	1,2.7	
· P	JP,8−18271,A (株式会社トーキン)	,19,1月,1996 (19,01,	1 - 2 2	
	96)	N 44 0 H 4 0 0 F (4 4 0 0	4 00	
P	│JP7−212079,A(株式会社トーキン │95)),11,8月,1995 (11,08,	1 - 2 2	
	3 0 7			
□ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。	
31m + +4	カナニブロ	の日の後に公表された文献		
* 引用文献の 「A」特に関i	ロカテコリー 連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表さ	された文献であって	
もの		て出願と矛盾するものではなく、		
	状ではあるが、国際出願日以後に公表されたも	論の理解のために引用するもの	とまたマキャッス・マンスの日	
の 『丁」優先権:	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの		
	くは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以		
文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明であ				
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献				
- 1 国際中間ですが、7 後の頂点 TIM A See C 2 A 日報 「 (2) 日 、 () 人 () 人 () 人 ()				
国際調査を完了した日 15,10,96		国際調査報告の発送日 29.1	0.96	
1501 1000 3012 - \$- 1416 H H H	nd the rite of	株乳庁李本庁(梅阳のよる際号)	5E 8527	
	の名称及びあて先 国特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 		
į	郵便番号100			
東京	都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3521	

